(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-318909

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

(51)Int.Cl. ⁵ B 4 1 M	5/26 5/30	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示簡序
	,,,,		6956-2H 6956-2H 6956-2H	B 4 1 M		Q 101 C 108 未請求 請求項の数1(全13頁)
(21)出願番号	出願番号 特顯平4-123679 (71)出版		(71)出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社		
(22)出願日		平成 4年(1992) 5	月15日	(72)発明者	福重 社	限南足柄市中招210番地 谷一 富士宮市大中里200番地 富士写真 4株式会社内

(54)【発明の名称】 感熱記録材料

(57)【要約】

【目的】 地肌が白色に近い上、赤外レーザービームに よって露光し、熱現像により画像形成を行うことができ る感熱記録材料を提供すること。

【構成】 支持体上に、少なくとも電子供与性無色染料を含有するマイクロカプセル、並びに重合性基を有する電子受容性化合物及び光重合開始制を含む光硬化性組成物を含有する塗液を塗布・乾燥して設けた記録材料において、該光重合開始剤が600m以上に感光性を有する近赤外吸収性重合開始剤であることを特徴とする赤外レーザー記録用感熱記録材料。

05/17/2004, EAST Version: 1.4.1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に、少なくとも電子供与性無色 染料を含有するマイクロカプセル、並びに重合性基を有 する電子受容性化合物及び光重合開始剤を含む光硬化性 組成物を含有する塗液を塗布・乾燥して設けた記録材料 において、該光重合開始剤が600 nm以上に感光性を 有する近赤外吸収性重合開始剤であることを特徴とする 赤外レーザー記録用感熱記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感熱記録材料に関し、特 に赤外レーザービームを利用して記録する感熱記録材料 に関する。

[0002]

【従来技術】支持体上に感熱発色層を設けた感熱記録材 料の表面にサーマルヘッドを密着走査させ、熱エネルギ ーを感熱発色層に直接若しくは保護層を通して伝えるこ とによって発色画像を記録する感熱記録方式は広範囲に 知られており、ファクシミリやプリンターなどに適用さ れている。

【0003】しかしながら、このような感熱記録方法に おいては、サーマルヘッドを感熱記録材料に密着させて 走査させるために、サーマルヘッドが摩耗したり、サー マルヘッド表面へ感熱記録材料の成分がカスとなって付 着することにより記録画像が正しく得られない場合が生 じ、又、サーマルヘッドが破壊されるという問題が生じ やすい。

【0004】又、このようなサーマルヘッドを用いた感 熱記録方式には、サーマルヘッドの構造上の特質から発 熱素子の加熱冷却の高速制御や発熱素子密度を大きくす 30 る上で限界があるために、高速記録や高密度、高画質記 録には限度があるという欠点があった。

【0005】サーマルヘッドを用いる感熱記録方式の上 記の如き問題点を解決するために、光重合性組成物と感 熱発色材料を用いて、光露光後に一様加熱現像すること により可視画像を形成する方法が知られている。これ は、電子供与性無色染料を内包するマイクロカプセル及 び重合性エチレン基を有する電子受容性化合物と光重合 開始剤の組み合わせにより達成されている。これらの系 で用いられている光重合開始剤は450 nm以下で感光 40 するものが殆どである。一方、近年の著しいレーザー技 術の進歩に伴い、レジストのパターニング及び製版な ど、種々の記録をレーザー光、とりわけ安価で小型の半 導体レーザー光を用いて行うことが要望されている。 し かしながら、この半導体レーザー光は600 nm以下と はならないことから、従来の光重合開始剤を感光できな

【0006】ところが、最近、近赤外域に最大吸収を有 するシアニン色素と有機ホウ素からなる化合物が、光吸 ことが報告されるに至り、近赤外吸収性重合開始剤の研 究が活発に行われるようになった。

【0007】本発明者等は、非接触で記録することがで きる上に地肌が白色に近く、高品位の感熱記録材料を得 べく鋭意検討した結果、支持体上に、少なくとも電子供 与性無色染料を含有するマイクロカプセル、並びに重合 性基を有する電子受容性化合物及び光重合開始剤を含む 光硬化性組成物を含有する塗液を塗布・乾燥して設けた 記録材料で、該光重合開始剤が600mm以上に感光性 10 を有する近赤外吸収性重合開始剤を用いると赤外レーザ

ービームによって光露光でき、その後全面加熱により良 好な画像を得ることができることを見出し本発明に到達 した。

【0008】従って、本発明の目的は、レーザービーム によって良好な画像を高品位で記録することができる感 熱記録材料を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の上記の目的は支 持体上に、少なくとも電子供与性無色染料を含有するマ 20 イクロカプセル、並びに重合性基を有する電子受容性化 合物及び光重合開始剤を含む光硬化性組成物を含有する 塗液を塗布・乾燥して設けた記録材料において,該光重 合開始剤が600mm以上に感光性を有する近赤外吸収 性重合開始剤であることを特徴とする赤外レーザー記録 用感熱記録材料によって達成された。

【0010】本発明に係わる電子供与性無色染料にはト リフェニルメタンフタリド系化合物、フルオラン系化合 物、フェノチアジン系化合物、インドリルフタリド系化 合物、ロイコオーラミン系化合物、ローダミンラクタム 系化合物, トリフェニルメタン系化合物, トリアゼン系 化合物、スピロピラン系化合物、フルオレン系化合物な ど各種の化合物がある。フタリド類の具体例は、米国再 発行特許明細書第23024号、米国特許明細書第34 9111号,同第3491112号,同第349111 6号及び同第3509174号、フルオラン類の具体例 は、米国特許明細書3624107号、同第36277 87号, 同3641011号, 同第3462828号, 同第3681390号,同第3920510号,同第3 959571号、スピロピラン類の具体例は、米国特許 明細書3971808号、ピリジン系およびピラジン系 化合物類は米国特許明細書3775424号、同第38 53869号, 同第4246318号, フルオレン系化 合物等に記載されている。

【0011】本発明における、重合性基を有する電子受 容性化合物は、1分子中に電子受容性基及びエチレン性 不飽和結合を有するモノマーであれば特に限定されるも のではない。

【0012】本発明で使用する重合性基を有する電子受 容性化合物は、ヒドロキシ基を有する安息香酸のメタク 収を伴ってラジカルを発生し、モノマーを重合硬化する 50 リロキシエチルエステル (特開昭63-173682

05/17/2004, EAST Version: 1.4.1

号)、アクリロキシエチルエチルエステル、ヒドロキシ 基を有する安息香酸とヒドロキシメチルスチレンとのエ ステル (特開昭59-83693号、特開昭60-14 1587号及び特開昭62-99190号)、ヒドロキ シスチレン(欧州特許29323号)、ハロゲン化亜鉛 のN一ビニルイミダゾール錯体や特開昭63-3175 58号に記載されているモノマー、また特願平2-15 6381記載の3-ハロー4-ヒドロキシ安息香酸エス テル、特願平2-150319記載のレゾルシン酸エス テル誘導体,特願平3-333774記載の重合性フェ 10 メタクリロキシプロピル―p―ヒドロキシベンゾエー ノール誘導体、特願平4-30961記載のスルホニル フェノール誘導体等が挙げられる。

【0013】上記重合性基を有する電子受容性化合物の 具体例としては、例えば4-ヒドロキシ安息香酸-(2 ーメタクリロイルオキシエチル) エステル, 2, 4-ジ ヒドロキシ安息香酸- (2-メタクリロイルオキシエチ ル) エステル、2、4-ジヒドロキシ安息香酸ビニルベ ンジルエステル、2、4-ジヒドロキシ安息香酸-(3) -メタクリロイルオキシプロピル) エステル、2、4-チル) エステル、2.4-ジヒドロキシ安息香酸-(6 -メタクリロイルオキシヘキシル) エステル, 2, 4-・ジヒドロキシー6-メチル安息香酸ビニルベンジルエス テル、β-メタクリロイルオキシエトキシサリチル酸及 びその亜鉛塩、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸-(2-メタクリロイルオキシエチル) エステル、3-ク ロロー4-ヒドロキシ安息香酸ビニルフェネチルエステ ル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸-(2-アク リロイルオキシエチル) エステル、3-クロロ-4-ヒ ル) エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸-(3-アクリロイルオキシプロピル) エステル, 3-ク ロロー4-ヒドロキシ安息香酸-(4-メタクリロイル オキシブチル) エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ 安息香酸- (6-メタクリロイルオキシヘキシル) エス テル,3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香酸-(6-ア クリロイルオキシヘキシル)エステル、3-フロロ-4 ーヒドロキシ安息香酸ー(6-メタクリロイルオキシへ キシル) エステル、3-クロロ-4-ヒドロキシ安息香 酸-〔2-(2-メタクリロイルオキシエトキシ)エチ 40 ル] エステル、3-クロロー4-ヒドロキシ安息香酸- $\lceil 2 - \lceil 4 - (\beta - x + \beta - y +$ ェノキシ] エチル」 エステル、 2-クロロー4-[2-(β-メタクリロイルオキシエトキシ) エチルスルホニ ル〕フェノール、2-クロロー4-(6-メタクリロイ ルオキシヘキシルスルホニル)フェノール、2-クロロ -4-(8-メタクリロイルオキシオクチルスルホニ

ル)フェノール: 【0014】β-メタクリロキシエチルオルセリネー

ロキシメチルフェノール、アクリロキシメチルフェノー リロキシエトキシフェノール、βーヒドロキシエトキシ カルボニルフェノール、3-8-ヒドロキシエトキシフ ェノール、3,5-ジスチレンスルホン酸アミドフェノ ール、β-メタクリロキシエチル-β-レゾルシネー ト、β-アクリロキシエチル--β--レゾルシネート. ドロキシスチレンスルホン酸-N-エチルアミド、B-ト、β-アクリロキシプロピル-p-ヒドロキシベンゾ ンゾエート: β-メタクリロキシエトキシージヒドロキ シベンゼン、β-メタクリロキシエチル-p-ヒドロキ シシンナメート、8-アクリロキシエチル-p-ヒドロ キシシンナメート: 【0015】メタクリルアミドプロパンスルホン酸。ア クリルアミドプロパンスルホン酸、ビニルベンジルオキ シフタル酸、メタクリロキシエトキシフタル酸、アクリ ジヒドロキシ安息香酸-(4-メタクリロイルオキシブ 20 ロキシエトキシフタル酸、メタクリル酸、アクリル酸、 メタクリロキシエトキシヒドロキシナフトエ酸、アクリ ロキシエトキシヒドロキシナフト工酸、アースチレンス ルホニルオキシーβ-メタクリロキシプロパンカルボン 酸、ビニロキシエチルオキシ安息香酸、βーメタクリロ キシエチルオキシカルボニルヒドロキシ安息香酸 B-アクリロキシエチルオキシカルボニルヒドロキシ安息香 酸、スチレンスルホニルアミノサリチル酸。 8-メタク リロキシエトキシサリチル酸、β-アクリロキシエトキ シサリチル酸、γ-アクリロキシプロピル-α-ヒドロ ドロキシ安息香酸-(3-メタクリロイルオキシプロピ 30 キシエチルオキシサリチル酸、N, N'ージーβ-メタ クリロキシエチルアミノサリチル酸、N.N'ージーB 一アクリロキシエチルアミノサリチル酸、N. N' -ジ -β-メタクリロキシエチルアミノスルホニルサリチル 酸、N,N'ージーアクリロキシエチルアミノスルホニ ルサリチル酸等及びこれらの亜鉛金属塩等の金属塩を挙 げることができる。 【0016】本発明において使用する600nm以上の

光 (レーザー光) に感光する重合開始剤としては、可視 光領域における光の吸収が少なく、赤外線領域の光の波 長の吸収が特に高い有機カチオン色素類と有機ホウ素類 とからなる錯体が好ましい。

【0017】上記色素としては、シアニン系色素、フタ ロシアニン系色素、ピリリウム系・チオピリリウム系色 素、アズレニウム系色素、スクワリリウム系色素、N i、Cr等の金属錯塩系色素、ナフトキノン系・アント ラキノン系色素、インドフェノール系色素、インドアニ リン系色素、トリフェニルメタン色素、トリアリルメタ ン系色素、アミニウム系・ジインモニウム系色素、ニト ロソ化合物等を挙げることができる。これらの中でもと ト、β-アクリロキシエチルオルセリネート:メタクリ 50 くに近赤外光を発振する半導体レーザーが実用化されて

いる観点から、波長が700nm~900nmの近赤外 *挙げることができる。 領域の光の吸収率が高いものを使用することが好まし 【0018】(1)シアニン系色素: い。これらの具体例としては下記の式で表される色素を* (CH₃)₂ N-(CH=CH)₅ -CH=' N (CH₃)₂ ClO₄ -【化1】)}-{сн=сн}сн= (ただし、nは2又は3である)、 * [0019] 10 【化2】 [0025] С=СН-СН=СН-С 【化8】 (ただし、Rは水素原子又はN(CH3)2,N(CH 2 CH3) 2 , R' (1 N (CH3) 2 , N (CH2 CH 20 3)2である)、 $A-(CH=CH)_n-CH=B$ 又、Bは下記の式で表される基であり、 ただし、Aは下記の式で表される基であり、 [0026] [0020] 【化9】 【化3】 [0021] 30 [0027] 【化4】 【化10】 [0022] 【化5】 [0028] 【化11】 40 [0023] 【化6】 [0029] 【化12】 [0024] 【化7】 **※50**

20

[0030] 【化13】

Сиз Сиз

[0031] 【化14】

* Rはアルキル基、Xは対イオンであり、場合によって、 ベンゼン環又はナフタリン環には塩素原子、アルキル 基、アルコキシ基又はアリール基が存在していても良 い。nは0~3の整数である。

[0032]

【化15】

(ただし、Rはアルキル基であり、Xはハロゲン原子で ある)、

[0033] 【化16】

СИз СИз

H₃ C CH₃ Y-Ŕ

H₃ C

(ただし、Rは置換又は未置換のアルキル基、アルコキ シ基、アルケニル基であり、Xは水素原子又はハロゲン 原子であり、Yはハロゲン、パークロレート、置換また は未置換のベンゼンスルホネート、パラトルエンスルホ ネート、メチルスルフェート、エチルスルフェート、ベ※

R 1 R 2 CH=CH) , -CH= X-

(ただし、 R^1 、 R^2 及び R^3 はそれぞれ置換又は未置 換のアルキル基であって、互いに同じであっても異なっ ていてもよく、X⁻ は過ハロゲン酸イオン、トルエンス ルホン酸イオン又は有機ホウ素イオンであり、nは0~ 3の整数である。インドレニン環の4位、5位、6位及 び7位のうち少なくとも一つにはハロゲン原子が存在 ★50 【化18】

※ンゼンカルボキシレート、メチルカルボキシレート又は トリフルオロメチルカルボキシレートであり、nは0~ 3の整数である)、

[0034] 【化17】

R 2 Ŕ3

★し、場合によっては他の位置に更にハロゲン原子が存在 しても良い。又、場合によりベンゼン環はアルキル基、 アルコキシ基、ヒドロキシ基、アリル基又はアルカリカ ルボニル基で置換されていてもよい)。 [0035]

A 1 A 2

χ -

(ただし、A1 及びA2 はそれぞれ水素原子又は置換 基、Zは五員の複素環を形成するのに必要な原子団、R 1 ~R4 はそれぞれ水素原子又は置換基であり、R5 は 置換基であっても Zと共に六員の複素環を形成してもよ*

10*く、X- は陰イオンであり、nは0~2の整数であ る)、 【化19】

10

H₃ C CH₃ СН₃ H₃C PhyB-nCaHo Cz H4 OCH3 C2 H4 OCH3

[0036]

$$\begin{array}{c} & \text{ if } (\text{H20}) \\ &$$

化学式 Φ-L=Ψ (X-)。

(ただし、Φ及びΨはそれぞれ芳香族環が縮合していて もよいインドール環残基、チアゾール環残基、オキサゾ ール環残基、セレナゾール環残基、イミダゾール環残基 又はピリジン環残基、しはモノカルボシアニン、ジカル★

30★ボシアニン、トリカルボシアニン又はテトラカルボシア ニンを形成するための連結基であり、mは0又は1であ る)。

【0037】(2) スクワリウム系色素:

【化21】 C(CH₃)-3 C(CH3)3 C(CH3)3 0 -C(CH3)3

[0038]

☆ ☆【化22】

【0039】(3) アズレニウム系色素: 【化23】

$$0 = \begin{pmatrix} A - R_1 & Y & \\ & & &$$

(ただし、 R^1 と R^2 、 R^2 と R^3 、 R^3 と R^4 、 R^4 と R^5 と R^6 と R^6

【0040】(4) インドフェノール系色素: 【化24】

$$0 \xrightarrow{A-R_1} N \xrightarrow{Y} N_{R_3}^{R_2}$$

R 2-N S S S S (R 3) a

10* (ただし、X及びYはそれぞれ水素原子、アルキル基、 アシルアミノ基、アルコキシ基又はハロゲン原子であ り、R¹ 、R² 及びR³ はそれぞれ水素原子、C₁〜C 26の置換又は未置換のアルキル基、アリール基、複素環 又はシクロヘキシル基であり、Aは一NHCO-又は一 CONH-である)。

【0041】(5)金属錯塩系色素:

(ただし、 $R^1 \sim R^4$ はそれぞれアルキル基又はアリール基であり、Mは二値の遷移金属原子である)、【<math>0042】

(ただし、R¹ 及びR² はそれぞれアルキル基又はハロゲン原子であり、Mは二価の遷移金属原子である)、【0043】 【他27】

 $(R_3)_n$

(ただし、 R^1 及び R^2 はそれぞれ置換又は未置換の $T \times 50 \times n$ キル基又はTリール基であり、 R^3 はTルキル基、N

[Cat] .

13

ロゲン原子又は-N(R4)-R5 基(ここで、R4 及 *の整数である)、 びR5 はそれぞれ置換又は未置換のアルキル基又はアリ [0044] 【化28】

ール基である)であり、Mは遷移金属原子、nは0~3*

(ただし、[Cat]は錯塩を中性ならしめるために必 **%**【0045】 要な陽イオンであり、MはNi、Cu、Co、Pd又は 【化29】 Ptであり、nは1又は2である)、

(ただし、[Cat]は錯塩を中性ならしめるために必 **★**[0046] 要な陽イオンであり、MはNi、Cu、Co、Pd又は 【化30】 Ptであり、nは1又は2である)、

(ただし、Xは水素原子、臭素原子又はメチル基であ ☆【0047】 り、nは1~4の整数であり、Aは第四級アンモニウム 【化31】 基である)、 ŵ

(ただし、X1 及びX2 はそれぞれニトロ基及び/又は ハロゲン原子であり、n1 及びn2 はそれぞれ1~3の 整数、R1 及びR2 はそれぞれアミノ基、モノアルキル アミノ基、ジアルキルアミノ基、アセチルアミノ基、ベ ンゾイルアミノ基(置換ベンゾイルアミノ基を含む)で あり、X1 とX2 、n1 とn2 及びR1 とR2 はそれぞ れ互いに同じであっても異なっていてもよく、MはCr 又はCo原子であり、Yは水素、ナトリウム、カリウ ム、アンモニウム、脂肪族アンモニウム(置換脂肪族ア 30 (ただし、Rは水素原子、アルキル基、アリル基、アミ ンモニウムを含む)又は脂環族アンモニウムである)。 【0048】(6)ナフトキノン系、アントラキノン系 色素:

【化32】

(ただし、Rは水素原子、アルキル基、アリル基、アミ ノ基又は置換アミノ基である)、 [0049]

【化33】

ノ基又は置換アミノ基である)、 [0050]

【化34】

(ただし、Rは水素原子、アルキル基、アリル基又は置 換アミノ基である)、

[0051] 【化35】

40

* (ただし、Xはハロゲン原子である。)、 [0052]

【化36】

1.8

(ただし、Xはハロゲン原子である) [0053] 【化37】

これらの色素のうち、本発明の感熱記録材料に特に好ま しく使用できるのはシアニン系色素である。尚、これら の色素は単独で使用しても二種以上を併用してもよい。 【0054】本発明において使用する電子供与性無色染

合物との接触を防止するといった生保存性の観点(カブ リ防止)、及び発色感度の制御の観点等から電子供与性 無色染料をカプセル化して用いる。

【0055】本発明で使用するマイクロカプセルの製造 には界面重合法、内部重合法、外部重合法の何れの方法 をも採用することができるが、特に電子供与性無色染料 等を含有した芯物質を水溶性高分子を溶解した水溶液中 で乳化した後、その油滴の周囲に高分子物質の壁を形成 させる乳化重合法を採用することが好ましい。

【0056】高分子物質を形成するリアクタントは油滴 40 の内部及び/又は油滴の外部に添加される。高分子物質 の具体例としては、ポリウレタン、ポリウレア、ポリア ミド、ポリエステル、ポリカーボネート。 尿素-ホルム アルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ポリスチレン、スチレ ンメタクリレート共重合体、スチレン-アクリレート共 重合体等が挙げられる。好ましい高分子物質はポリウレ タン、ポリウレア、ポリアミド、ポリエステル、ポリカ ーボネートであり、特に好ましくはポリウレタン及びポ リウレアである。高分子物質は2種以上併用することも

※ン、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール等が 挙げられる。

【0057】例えばポリウレアをカプセル壁材として用 いる場合には、ジイソシアナート、トリイソシアナー 料は、感熱層の透明性向上の観点、常温で電子受容性化 30 ト、テトライソシアナート、ポリイソシアナートプレポ リマー等のポリイソシアナートと、ジアミン、トリアミ ン、テトラアミン等のポリアミン、アミノ基を2個以上 含むプレポリマー、ピペラジン若しくはその誘導体又は ポリオール等とを、水系溶媒中で界面重合法によって反 応させることにより容易にマイクロカプセル壁を形成さ せることができる。

> 【0058】又、例えばポリウレアとポリアミドからな る複合壁若しくはポリウレタンとポリアミドからなる複 合壁は、例えばポリイソシアナートと酸クロライド若し くはポリアミンとポリオールを用い、反応液となる乳化 媒体のpHを調整した後加温することにより調製するこ とができる。これらのポリウレアとポリアミドとからな る複合壁の製造方法の詳細については、特開昭58-6 6948号公報に記載されている。

> 【0059】本発明においては、重合性基を有する電子 受容性化合物及び近赤外吸収性重合開始剤を水に難溶性 又は不溶性の有機溶剤に溶解せしめた後、これを界面活 性剤を含有し水溶性高分子を保護コロイドとして有する 水相と混合し、乳化分散した分散物の形で使用する。

できる。前記水溶性高分子の具体例としては、ゼラチ ※50 【0060】この場合に使用される有機溶剤は、高沸点

オイルの中から適宜選択することができる。中でも好ま しいオイルとしては、エステル類の他、ジメチルナフタ レン、ジエチルナフタレン、ジイソプロビルナフタレ ン、ジメチルビフェニル、ジエチルビフェニル、ジイソ プロピルビフェニル、ジイソブチルビフェニル、1-メ チルー1ージメチルフェニルー1ーフェニルメタン、1 ーエチルー1ージメチルフェニルー1ーフェニルメタ ン、1-プロピル-1-ジメチルフェニル-1-フェニ ルメタン、トリアリルメタン(例えば、トリトルイルメ 物(例えば、ターフェニル)、アルキル化合物(例え ば、ターフェニル)、アルキル化ジフェニルエーテル (例えば、プロピルジフェニルエーテル)、水添ターフ ェニル(例えば、ヘキサヒドロターフェニル)、ジフェ ニルエーテル等が挙げられる。これらの中でも特にエス テル類を使用することが、乳化分散物の乳化安定性の観 点から好ましい。 【0061】エステル類としては、燐酸エステル類(例 えば、燐酸トリフェニル、燐酸トリクレジル、燐酸ブチ 酸エステル (フタル酸ジブチル、フタル酸-2-エチル ヘキシル、フタル酸エチル、フタル酸オクチル、フタル 酸ブチルベンジル) テトラヒドロフタル酸ジオクチル、 安息香酸エステル(安息香酸エチル、安息香酸プロピ ル、安息香酸ブチル、安息香酸イソペンチル、安息香酸 ベンジル)、アビエチン酸エステル(アビエチン酸エチ ル、アビエチン酸ベンジル)、アジピン酸ジオクチル、 コハク酸イソデシル、アゼライン酸ジオクチル、シュウ 酸エステル(シュウ酸ジブチル、シュウ酸ジペンチ ン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、マレイン酸ジブチ ル)、クエン酸トリブチル、ソルビン酸エステル(ソル ビン酸メチル、ソルビン酸エチル、ソルビン酸ブチ ル)、セバシン酸エステル(セバシン酸ジブチル、セバ シン酸ジオクチル)、エチレングリコールエステル類 (ギ酸モノエステル及びジエステル、酪酸モノエステル 及びジエステル、ラウリン酸モノエステル及びジエステ ル、パルミチン酸モノエステル及びジエステル、ステア リン酸モノエステル及びジエステル、オレイン酸モノエ ステル及びジエステル)、トリアセチン、炭酸ジエチ ル、炭酸ジフェニル、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、 ホウ酸エステル(ホウ酸トリブチル、ホウ酸トリペンチ ル)等が挙げられる。これらの中でも、燐酸トリクレジ ルを単独又は混合して使用した場合には電子受容性化合 物の乳化分散安定性が特に良好であり好ましい。上記の

オイル同志、又は他のオイルとの併用も可能である。

【0062】本発明においては、上記の有機溶剤に、更

に低沸点の溶解助剤として補助溶剤を加えることもでき

る。このような補助溶剤として、例えば酢酸エチル、酢

を特に好ましいものとして挙げることができる。 【0063】これ等の成分を含有する油相と混合する水 相に、保護コロイドとして含有せしめる水溶性高分子 は、公知のアニオン性高分子、ノニオン性高分子、両性 高分子の中から適宜選択することができるが、ポリビニ ルアルコール、ゼラチン、セルロース誘導体等が好まし

20

【0064】又水相に含有せしめる界面活性剤は、アニ オン性又はノニオン性の界面活性剤の中から、上記保護 タン、トルイルジフェニルメタン)、ターフェニル化合 10 コロイドと作用して沈澱や凝集を起こさないものを適宜 選択して使用することができる。好ましい界面活性剤と しては、アルキルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルキル 硫酸ナトリウム、スルホコハク酸ジオクチルナトリウム 塩、ポリアルキレングリコール(例えば、ポリオキシエ チレンノニルフェニルエーテル) 等を挙げることができ

【0065】本発明における乳化分散物は、上記成分を 含有した油相と保護コロイド及び界面活性剤を含有する 水相を、高速撹拌、超音波分散等、通常の微粒子乳化に ル、燐酸オクチル、燐酸クレジルジフェニル)、フタル 20 用いられる手段を使用して混合分散せしめ容易に得るこ とができる。

【0066】又、油相の水相に対する比の値(油相重量 /水相重量)は、0.02~0.6が好ましく、特に 0.1~0.4であることが好ましい。0.02以下で は水相が多すぎて希薄となり十分な発色性が得られず、 0. 6以上では逆に液の粘度が高くなり、取り扱いの不 便さや塗液安定性の低下をもたらす。

【0067】上記のようにして調製した感熱層液を支持 体上に塗布するに際しては、公知の水系又は有機溶剤系 ル)、マロン酸ジエチル、マレイン酸エステル(マレイ 30 の塗液を用いる塗布手段が用いられる。この場合、感熱 層液を安全且つ均一に塗布すると共に塗膜の強度を保持 するために、本発明においては、メチルセルロース、カ ルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロー ス、デンプン類、ゼラチン、ポリビニルアルコール、カ ルボキシ変性ポリビニルアルコール、ポリアクリルアミ ド、ポリスチレン及びその共重合体、ポリエステル及び その共重合体、ポリエチレン及びその共重合体、エポキ シ樹脂、アクリレート及びメタアクリレート系樹脂及び その共重合体、ポリウレタン樹脂並びにポリアミド樹脂 40 等をマイクロカプセルと共に併用することもできる。

【0068】本発明で用いる支持体は透明であっても不 透明であっても良い。透明な支持体は、透明性が高く日 つ照射レーザービーム波長に吸収を示さないことが好ま しい。支持体の厚みとしては、10μm~200μmの ものが用いられる。

【0069】このような透明な支持体としては例えば、 ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレ ート等のポリエステルフィルム、三酢酸セルロースフィ ルム等のセルロース誘導体フィルム、ポリスチレンフィ 酸イソプロピル、酢酸ブチル及びメチレンクロライド等 50 ルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム

等のポリオレフィンフィルム、ポリイミドフィルム、ポ リ塩化ビニルフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、 ポリアクリルフィルム、ポリカーボネートフィルム等が 挙げられ、これらを単独或いは貼り合わせて用いること ができる。

【0070】一方、記録材料の不透明な支持体としては 紙、合成紙、アルミ蒸着ベース、前記透明な支持体に顔 料等をコートしたもの等が挙げられる。この場合には、 感熱層側からレーザービームが照射されて効率良く感熱 層に吸収されるようにする為に、記録材料の不透明な支 10 持体として、レーザービームの反射性が高いものを使用 することが好ましい。

【0071】本発明に用いる支持体としては、特にポリ エステルフィルムに耐熱処理、帯電防止処理を施したも のが好ましい。本発明においては、支持体から感熱層全 体が剥がれることを防ぐ目的で、マイクロカプセルなど を含有する感熱層を支持体上に塗布する前に、支持体上 に下塗り層を設けることが望ましい。

【0072】下塗り層としては、アクリル酸エステル共 ル等を用いることができ、膜厚としては、0.1~0. 5μmが望ましい。

【0073】これらの組成物からなる下途層は、ブレー ド途布法、エアナイフ塗布法、グラビア塗布法、ロール コーテイング塗布法、スプレー塗布法、デイップ塗布 法、バー塗布法等の公知の塗布方法により塗布される。 塗布量は1~20g/m² が好ましく、特に3~10g /m² とすることが好ましい。

【0074】又、感熱層には、必要に応じて、顔料、ワ 与性無色染料,重合性基を有する電子受容性化合物,近 赤外吸収性重合開始剤が0.1~10gになるように途 布されること及び該層の厚みが、1~10μmとなるよ うに塗布されることが望ましい。更に、感熱層との接着 により物理的に染料が転写するのを防ぐために、ワック ス等のすべり剤を塗工する事もできる。又同様の目的で 保護層を設ける事もできる。

【0075】本発明で用いられるレーザービームは、赤 外領域にその波長をもつものが使用される。その具体例 としては、ヘリウムーネオンレーザー、アルゴンレーザ 40 ー、炭酸ガスレーザー、YAGレーザー、半導体レーザ 一等が挙げられる。

【0076】本発明の記録材料は上記像様露光をした場 合は像様露光後に熱現像処理を行う。この熱現像処理に おける加熱方法としては従来公知の様々な方法を用いる ことができる。加熱温度は一般に80°Cないし200 * C, 好ましくは100° Cないし160° Cである。 加熱時間は1秒ないし5分, 好ましくは3秒ないし1分 である。また熱現像処理後に全面露光を行い非硬化部分 を光硬化させても良い

22

【0077】本発明の記録材料の感熱層は、重合性基を 有する電子受容性化合物及び近赤外吸収性重合開始剤を 乳化物として含有した途布液を塗布して形成されたもの であるために透明性が高く、レーザービームを反射する ことが少ない。又、可視光領域の光吸収が少ない反面、 赤外線を特に良く吸収する赤外線吸収色素を含有してい るので記録材料の地肌の着色が少ない上赤外レーザーの 吸収効率が高い。従ってレーザーを照射された感熱層の 部分のレーザービームは効率良く吸収されるので、感熱 層に含有されている近赤外吸収性重合開始剤からラジカ ルが発生し、重合性基を有する電子受容性化合物を容易 に重合させ、その後の熱現像によりマイクロカプセルに 内包されている電子供与性無色染料がマイクロカプセル 外の重合しなかった電子受容性化合物と発色反応して良 好な画像を形成する。

[0078]

【発明の効果】本発明の記録材料は、感熱層の透明性が 高くレーザービームを反射することが少ない。又、感熱 層に赤外線を特に良く吸収する赤外線吸収色素を含有し 重合体、ポリ塩化ビニリデン、SBR、水性ポリエステ 20 ているため、記録材料の地肌の着色が無いにもかかわら ず、赤外レーザーの吸収効率が高く、重合感度も高い 為、高速且つ高画質の感熱記録を行うことができる。 [0079]

> 【実施例】以下本発明を実施例により更に詳述するが、 本発明はこれによって限定されるものではない。 【0080】(実施例1)

1). (電子供与性無色染料カプセル液の調製) 3,3-ビス(1-オクチル-2-メチルインドールー 3-イル) フタリド8.9gを酢酸エチル16.9gに ックス、硬膜剤等を添加しても良い。 感熱層は電子供 30 溶解し、タケネートD-110N(武田薬品工業株式会 社製) 20gとミリオネートMR200 (日本ポリウレ タン工業株式会社製) 2gを添加した。この溶液を、8 %のフタル化ゼラチン41gと10%のドデシルベンゼ ンスルホン酸ナトリウム溶液1.4gの混合液に添加 し、20° Cで乳化分散し乳化液を得た。得られた乳化 液に水14gと2.9%のトリエチレンペンタミン水溶 液71gを加え、攪拌しながら60°Cに加温し、2時 間後に平均粒径O、5μmのカプセル液を得た。

> 【0081】2). 〔光硬化性組成物の乳化液の調製〕 近赤外吸収性重合開始剤として下記構造式(I)の近赤 外吸収色素 (IR820B) 0.12gの酢酸イソプロ ピル3gの溶液に、電子受容性化合物として3-クロロ 4-ヒドロキシ安息香酸-(6-メタクリロイルオキ シヘキシル) エステル8gを添加した。この溶液を、1 3%ゼラチン水溶液13gと2%ノニルフェノキシブタ ンスルホン酸ビス-2-エチルヘキシルエステルナトリ ウム塩水溶液0.8gとの混合液中に添加しホモジナイ ザー (日本特機株式会社製) にて10000回転で5分 間乳化し光硬化性組成物の乳化液を得た。

50 構造式(I)

[0082]

*【化38】 (CH3CH2)21 $N(CH_3CH_3)_2$ С=СН-СН=СН-

【0083】3). 〔感熱層用塗布液の調製〕

電子供与性無色染料カプセル4gと光感光性組成物の乳 化液12gと15%ゼラチン水溶液12gとを混合し感 熱層用途布液を調製した。

【0084】4)、〔保護層用途布液の調製〕

10%ゼラチン水溶液4.5gと蒸留水4.5gと2% N-オクチルスルホニル-N-プロピルグリシンカリウ ム塩水溶液0.5gと2%のトリエチレングリコールモ **ノ**pーノニルフェニルエーテルモノソジウムスルホブチ ルエーテル水溶液0.3gと2%N, N-ビス(ビニル サイロイド72 (FUJI-DEVISON CHEM ICHAL LTD. 製)を途布量が50mg/m2と なるだけの量を混合し保護層用塗布液を調製した。

【0085】5). (試験サンプルの作成) 厚さ100μmのポリエチレンテレフタレートフィルム 支持体上に, 感光感熱層用塗布液をコーティングバーを 用いて塗布層の乾燥重量が8g/m²になるように塗布 し、30°Cで10分間乾燥した。この層の上に保護層 用塗布液をコーティングバーを用いて塗布層の乾燥重量 ルを得た。

【0086】上記の様にして作成した感熱記録材料の感 熱層側から波長830nmの半導体レーザービーム (G aAs接合レーザー)を画像様に照射した。このレーザ -の出力は、感熱層表面で40mJ/cm2のエネルギ -となるように調節した。その後、110℃の熱板で5 秒加熱したところ, 鮮明なマゼンタ発色の画像が得られ た。画像濃度は、2.28で、非画像部の濃度は、0. 10だった。また得られた画像の保存性を調べる為、4 0℃,90RH%の条件下に24時間放置したところ。 画像部の発色濃度は変化がなく、非画像部のカブリ濃度 は0.13であった。

10%【0087】(実施例2)実施例1で使用した3,3-ビス (1-オクチル-2-メチルインドール-3-イ ル) フタリドの代わりにクリスタルバイオレットラクト ンを使用した他は実施例1と全く同様にして感熱記録材 料を作製し画像を記録して鮮明な背色画像を得た。得ら れた画像の発色部分の透過濃度をマクベス濃度計を用い て測定したところ2、23であった。

24

【0088】(実施例3)実施例1で使用した重合性基 を有する電子受容性化合物3-クロロー4-ヒドロキシ 安息香酸- (6-メタクリロイルオキシヘキシル) エス スホニルアセチル) エチレンジアミン水溶液0.5 gと 20 テルの代わりに、2-クロロ-4-(6-メタクリロイ ルオキシヘキシルスルホニル)フェノールを使用した他 は実施例1と全く同様にして感熱記録材料を作製し画像 を記録して鮮明なマゼンタ発色画像を得た。得られた画 像の発色部分の透過濃度をマクベス濃度計を用いて測定 したところ2.15で、非画像部の濃度は、0.10だ った。また得られた画像の保存性を実施例1と同様にし て評価したところ, 画像部の発色濃度は変化が無く, 非 画像部のカブリ濃度は0.10であった。

【0089】(実施例4)実施例1で使用した近赤外吸 が2g/m² になるように塗布し同様に乾燥してサンプ 30 収色素(IR820B)の代わりに、下記構造式(I I) の化合物を使用した以外は実施例1と全く同様にし て感熱記録材料を作製し画像を記録して鮮明なマゼンタ 発色画像を得た。得られた画像の発色部分の透過濃度を マクベス濃度計を用いて測定したところ2.12で、非 画像部の濃度は、0.10だった。また得られた画像の 保存性を実施例1と同様にして評価したところ, 画像部 の発色濃度は変化が無く、非画像部のカブリ濃度は0. 10であった。

> 構造式([]) 40 [0090] 【化39】

Ph₃B·nC₄H_o

【0091】(比較例1)実施例1で使用した赤外線吸 ★材料を作製し画像を記録したところ、全く画像を記録す 収色素を使用しない他は実施例1と全く同様にして記録★50 ることができなかった。